光厚さ計における干渉縞計測異常の系統判別 Discriminations of measurement errors in optical thickness evaluations deriving characteristics in Fabry-Perot interference fringes 茨城大工 ⁰小貫 哲平, 尾嶌 裕隆, 清水 淳, 周 立波 Ibaraki Univ. [°]Teppei Onuki, Hirotaka Ojima, Jun Shimizu, Libo Zhou

E-mail: teppei.onuki.nlab@vc.ibaraki.ac.jp

Fabry-Perot 干渉縞の反射分光計測による厚さ計は、光計測のパスライン変動に強く、誘電体薄 膜や高分子フィルム、および半導体ウェハなどの製造現場で用いられる計測方法である.しかし、 現場での光学アライメントやプロセスによる測定物表面品質の不完全さが測定精度に影響を及ぼ す.本報では、光学アライメントに起因した計測異常と、表面品質に起因した計測異常のそれぞ れの特徴と物理的起源について、実測データの解析およびシミュレーションから調べ、測定誤差 の系統判別の可能性について検討する.

図1は厚さ46µmのシリコンウェハ研削面の各位置 で観測された干渉縞である.観測位置による受光量の 変化は僅かであるが,干渉縞振幅が大きく異なる.干 渉縞位相にも厚さ6.6µm相当の変動が見られた.フー リエ変換によって相関波形として見ると,振幅の減衰 や波形の広がりおよび非対称性が確認される.これら は,表面粗さ計測やシミュレーションの結果から反射 面での光拡散損失や厚さの不均一さに因ることが確 認されている.

図 2 は厚さ 50µm の測定物(シリコンエタロン)に対 して焦点 offset を変化させたときの測定値と各点での 干渉縞である. offset 原点は受光量最大となる位置と している. 焦点 offset が測定物内 13µm~20µm のとき 測定物表面に出射瞳の共役像を結ぶことによる 0.4µm 程度の特異な誤差が生じている. このとき,受光量の 大きな減衰と共に干渉縞振幅の減衰と縞形異常(鋸刃状

や櫛歯状)が生じている.相関波 形として見ると,1次相関と高次 相関との振幅比が変動している ことが確認されている.

このように誤差要因ごとにス ペクトル上に見られる計測異常 の発生の仕方,および特徴に差 異があることが確認された.こ れらの特徴を数値化し,判別条 件について明らかにすること で,偶然誤差を減らし測定の信 頼性を高めることができると考 えられる.



図1 ウェハ研削面の反射分光で観測 された干渉縞の差異の例



図 2 焦点オフセットにより生じたの計測異常と そのときの干渉縞の変化